世界知的所有槪機関 享 務

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

WO98/30073 (51) 国際特許分類6 (11) 国際公開番号 A1 H05K 3/32, H01L 21/60 1998年7月9日(09.07.98) (43) 国際公開日

JP

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/04873

(22) 国際出願日

1997年12月26日(26.12.97)

(30) 優先権データ 特類平8/350738

1996年12月27日(27.12.96)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

松下電器産業株式会社

(MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.)[JP/JP]

〒571 大阪府門寅市大字門真1006番地 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

西田一人(NISHIDA, Kazuto)[JP/JP]

〒576 大阪府交野市郡津1-1-128 Osaka, (JP)

(74) 代理人

弁理士 脅山 葆, 外(AOYAMA, Tamotsu et al.)

〒540 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル

育山特許事務所 Osaka, (JP)

JP, KR, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, (81) 指定国 DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公阴容類

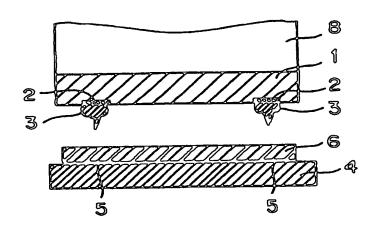
国際訂查報告答

設求の徳囲の福正の期限前であり、福正谷受領の際には再公

関される。

METHOD AND DEVICE FOR MOUNTING ELECTRONIC COMPONENT ON CIRCUIT BOARD (54)Title:

(54)発明の名称 回路基板への電子部品の実装方法及びその装配



(57) Abstract

In mounting an IC chip (1) onto a circuit board (4), a bump (3) is formed on an electrode (2) on the IC chip, and the bump and an electrode of the circuit board are aligned with each other while an insulating thermosetting resin (6) free of conductive particles is provided between the electrode of the circuit board and the bump. While the IC chip is pressed onto the circuit board by a heated head (8) with a pressurizing force not less than 20 gf per bump so as to correct warping of the IC chip and the board, the resin provided between the IC chip and the circuit board is hardened. Thus, the IC chip and the circuit board are joined with each other.

(57) 要約

I Cチップ1を回路基板4へ実装する際に、I Cチップ上の電極2にバンプ3を形成し、絶縁性の導電粒子の無い熱硬化性樹脂6を回路基板の電極とバンプとの間に介在させながらバンプと回路基板の電極を位置合わせし、加熱されたヘッド8によりI Cチップを回路基板に1バンプあたり20gf以上の加圧力により押圧して、I Cチップ及び基板の反り矯正を行いながら、I Cチップと回路基板の間に介在する樹脂を硬化し、I Cチップと回路基板を接合する。

PCTに基づいて公開される国際出版のパンフレット第一頁に掲位されたPCT加盟国を固定するために使用されるコード (彦珍竹級)

SSTTTTTTUUUUVYZ

BNSDOCID: <WO_____9830073A1_i_>

明 細 書

回路基板への電子部品の実装方法及びその装置

5 技術分野

本発明は、電子回路用プリント基板に電子部品例えば I Cチップや表面弾性波 (SAW) デバイスなどを単体 (I Cチップの場合にはベア I C) 状態で実装する回路基板への電子部品の実装方法及びその装置に関するものである。

10 背景技術

15

20

25

今日、電子回路基板は、あらゆる製品に使用されるようになり、日増しにその性能が向上し、回路基板上で用いられる周波数も高くなっており、インピーダンスが低くなるフリップチップ実装は高周波を使用する電子機器に適した実装方法となっている。また、携帯機器の増加から、回路基板にICチップをパッケージではなく裸のまま搭載するフリップチップ実装が求められている。このために、ICチップそのまま単体で回路基板に搭載したときのICチップや、電子機器及びフラットバネルディスプレイへ実装したICチップには、一定数の不良品が混在している。また、上記フリップチップ以外にもCSP(Chip Size Package)、BGA(Ba11 Grid Array)等が用いられるようになってきている。

従来の電子機器の回路基板へICチップを接合する方法(従来例1)としては特公平06-66355号公報等により開示されたものがある。これを図13に示す。図13に示すように、バンプ73を形成したICチップ71にAgペースト74を転写して回路基板76の電極75に接続したのちAgペースト74を硬化し、その後、封止材78をICチップ71と回路基板76の間に流し込む方法が一般的に知られている。

また、液晶ディスプレイに I Cチップを接合する方法(従来例2)として、図14に示される特公昭62-6652号公報のように、異方性導電フィルム

10

15

20

25

80を使用するものであって、絶縁性樹脂83中に導電性微片82を加えて構成する異方性導電接着剤層81をセパレータ85から剥がして基板や液晶ディスプレイ84のガラスに塗布し、ICチップ86を熱圧着することによって、Auバンプ87の下以外のICチップ86の下面と基板84の間に上記異方性導電接着剤層81が介在している半導体チップの接続構造が、一般に知られている。

第3従来例としては、UV硬化樹脂を基板に塗布し、その上にICチップをマウントし加圧しながら、UV照射することにより両者の間の樹脂を硬化し、その収縮力により両者間のコンタクトを維持する方法が、知られている。

このように、ICチップを接合するには、フラットバッケージのようなICチップをリードフレーム上にダイボンディングし、ICチップの電極とリードフレームをワイヤボンドしてつなぎ、樹脂成形してパッケージを形成した後に、クリームハンダを回路基板に印刷し、その上にフラットバッケージICを搭載しリフローするという工程を行うことにより、上記接合が行われていた。これらのSMT (Surface Mount Technology)といわれる工法では、工程が長く、生産に時間を要し、回路基板を小型化するのが困難であった。例えばICチップは、フラットパックに封止された状態では、ICチップの約4倍程度の面積を必要とするため、小型化を妨げる要因となっていた。

これに対し、工程の短縮と小型軽量化の為にICチップを裸の状態でダイレクトに基板に搭載するフリップチップ工法が最近では用いられるようになってきた。このフリップチップ工法は、ICチップへのバンプ形成、バンプレベリング、Ag・Pdペースト転写、実装、検査、封止樹脂による封止、検査とを行うスタッド・パンプ・ボンディング(SBB)や、ICチップへのバンプ形成と基板へのUV硬化樹脂塗布とを並行して行い、その後、実装、樹脂のUV硬化、検査を行うUV樹脂接合のような多くの工法が開発されている。

ところが、どの工法においてもICチップのバンプと基板の電極を接合する ペーストの硬化や封止樹脂の塗布硬化に時間がかかり生産性が悪いという欠点 を有していた。また、回路基板にセラミックやガラスを用いる必要が有り、高価となる欠点を有していた。従来例1のような導電性ペーストを接合材に用いる工法においては、その転写量を安定化するために、ICチップのバンプはレベリングして、平坦化してから用いる必要があった。

5

また、従来例2のような異方性導電接着剤による接合構造においては、回路 基板の基材としてガラスを用いるものが開発されているが、導電性接着剤中の 導電粒子を均一に分散することが困難であり、粒子の分散異常によりショート の原因になったり、導電性接着剤が高価であったりした。

10

また、従来例3のようにUV硬化樹脂を用いて接合する方法においては、バンプの高さバラツキを±1 (μm)以下にしなければならず、また、樹脂基板 (ガラスエボキシ基板)等の平面度の悪い基板には接合することができないといった問題があった。また、ハンダを用いる方法においても、接合後に基板と I Cチップの熱膨張収縮差を緩和する為に封止樹脂を流し込み硬化する必要があった。この樹脂封止には、2~4時間の時間を必要とし、生産性がきわめて悪いといった問題があった。

15

本発明は、上記従来の問題点に鑑みて、回路基板とICチップを接合した後に、ICチップと基板の間に流し込む封止樹脂工程やバンプの高さを一定に揃えるバンプレベリング工程を必要とせず、ICチップを基板に生産性良くかつ高信頼性で接合する回路基板へのICチップの実装方法及び装置を提供することを目的とする。

20

また、本発明は、上記従来の問題点に鑑みて、回路基板と電子部品を生産性よく直接接合する回路基板への電子部品の実装方法及び装置を提供することを目的とする。

25 発明の開示

本発明は、上記課題を解決するため、以下のように構成している。

本発明の第1態様によれば、絶縁性で導電粒子を含まない熱硬化性樹脂を介 在させながら、回路基板の電極と電子部品の電極にワイヤボンディングにより 形成されバンプとを位置合わせし、

加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に1バンプあたり20gf以上の加圧力により押圧し、上記基板の反り矯正を行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂を上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合して両電極を電気的に接続するようにした電子部品の実装方法を提供する。

本発明の第2態様によれば、記位置合わせにおいては、レベリングせずに、 上記熱硬化性樹脂を介在させながら、上記回路基板の電極と上記電子部品の電 極にワイヤボンディングにより形成されたパンプとを位置合わせし、

上記接合においては、加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に1バンプあたり20gf以上の加圧力により押圧し、上記バンプのレベリングと上記基板の反り矯正とを同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂を上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合して両電極を電気的に接続するようにした第1億様に記載の電子部品の実装方法を提供する。

本発明の第3態様によれば、上記熱硬化性樹脂は、異方性導電膜を有する熱 硬化性樹脂のシートである第1又は2態様に記載の電子部品の実装方法を提供 する。

本発明の第4態様によれば、上記位置合わせの前に、上記回路基板に、上記 熱硬化性樹脂として、上記電子部品の電極を結んだ外形寸法より小さい形状寸 法の固形の熱硬化性樹脂シートを貼り付けたのち上記位置合わせを行い、

上記接合においては、上記熱硬化性樹脂シートを加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に加圧押圧して、上記回路基板の反り矯正を同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合するようにした第1 態様に記載の電子部品の実装方法を提供する。

本発明の第5態様によれば、上記位置合わせの前に、導電性接着剤を上記電子部品の上記電極の上記パンプに転写し、

5

10

15

20

25

10

15

20

25

上記位置合わせの前に、上記回路基板には、上記熱硬化性樹脂として、上記電子部品の上記電極を結んだ外形寸法より小さい形状寸法の固形の熱硬化性樹脂シートを貼り付けたのち、上記パンプと上記回路基板の電極を位置合わせし、

上記接合においては、上記熱硬化性樹脂シートを加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に加圧押圧して、上記回路基板の反り矯正を同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合するようにした第1 態様に記載の電子部品の実装方法を提供する。

本発明の第6態様によれば、上記回路基板には、上記熱硬化性樹脂として、 片面又は両面にフラックス層を形成した固形の熱硬化性樹脂シートを貼り付け たのち、上記電子部品の上記電極の上記パンプと上記回路基板の上記電極を位 置合わせし、

上記接合においては、加熱されたヘッドにより上記電子部品を上記回路基板に加圧押圧して、上記回路基板の反り矯正を同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを硬化し、その樹脂シートを上記パンプが突き破る際に上記フラックス層のフラックス成分が上記パンプに付着し、該パンプが上記回路基板の上記電極と接合されて上記電子部品と上記回路基板を接合するようにした第1態様に記載の電子部品の実装方法を提供する。

本発明の第7態様によれば、上記位置合わせ前に、上記電子部品の上記電極の上記パンプ及び上記回路基板の上記電極の少なくとも一方に対応する位置に形成された孔内に、表面に金メッキを施した樹脂ボール、又は、ニッケル粒子、又は、銀、銀ーバラジウム、若しくは、金からなる導電粒子、又は、導電ペースト、又は、金球からなる粒子を、上記パンプと上記回路基板の上記電極とを導通させる方向に埋め込んだ固形の熱硬化性樹脂シートを、上記熱硬化性樹脂として、上記回路基板の上記電極と位置合わせして貼り付けたのち、上記電子部品の上記パンプと上記回路基板の上記電極を位置合わせし、

上記接合においては、上記熱硬化性樹脂シートを加熱しながら、上記電子部

10

15

20

25

品を上記回路基板に押圧して、上記回路基板の反り矯正を行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により 硬化して接合するようにした第1態様に記載の電子部品の実装方法を提供する。

本発明の第8態様によれば、上記位置合わせ前に、上記電子部品を上記回路基板へ実装する際に、上記電子部品の上記電極及び上記回路基板の上記電極の少なくとも一方に対応する位置に形成された孔に、少なくとも上記電子部品の電極に被さるパッシベイション膜の厚みより大きく、上記回路基板の電極の厚みより小さい寸法でかつ、表面に金メッキを施した樹脂ボール、又は、ニッケル粒子、又は、銀、銀ーパラジウム、若しくは、金からなる導電粒子、又は、導電ベースト、又は、金球からなる粒子を、上記電子部品の上記電極と上記回路基板の上記回路電極と相挟む方向でかつ相互に導通させる方向に埋め込んだ固形の熱硬化性樹脂シートを、上記熱硬化性樹脂として、上記回路基板の上記電極と位置合わせして貼付けたのち、上記電子部品の上記電極と上記回路基板の上記電極を位置合わせし、

上記接合においては、上記熱硬化性樹脂シートを加熱しながら超音波振動を 上記電子部品に印加しながら上記電子部品を上記回路基板に押圧して、上記電 子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により 硬化して接合するようにした第1態様に記載の電子部品の実装方法を提供する。

本発明の第9態様によれば、上記異方性導電膜に含まれる導電粒子が、ニッケル粉に金メッキを施したものである第3態様に記載の電子部品の実装方法を 提供する。

本発明の第10態様によれば、上記熱硬化性樹脂は熱硬化性樹脂シートであるようにした第1~9態様のいずれかに記載の電子部品の実装方法を提供する。本発明の第11態様によれば、上記熱硬化性樹脂のシートは、その厚みが接合後の上記電子部品のアクティブ面と上記回路基板の電極が形成された面との隙間より厚い厚さとするようにした第10態様に記載の電子部品の実装方法を提供する。

本発明の第12態様によれば、上記熱硬化性樹脂は熱硬化性接着剤であるよ

10

15

20

25

うにした第1又は2態様に記載の電子部品の実装方法を提供する。

本発明の第13態様によれば、絶縁性で導電粒子を含まない熱硬化性樹脂を 介在させながら、回路基板の電極と電子部品の電極にワイヤボンディングによ り形成されバンブとを位置合わせする位置合わせ装置と、

上記熱硬化性樹脂を加熱する加熱装置と、

上記加熱装置により上記熱硬化性樹脂を加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に1バンプあたり20gf以上の加圧力により押圧し、上記基板の反り矯正を行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂を上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合して両電極を電気的に接続するよう接合装置とを備えるようにした電子部品の実装装置を提供する。

本発明の第14態様によれば、上記位置合わせ装置は、レベリングせずに、 上記熱硬化性樹脂を介在させながら、上記回路基板の電極と上記電子部品の電 極にワイヤボンディングにより形成されたパンプとを位置合わせするものであ り、

上記接合装置は、上記加熱装置により上記熱硬化性樹脂を加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に1バンプあたり20gf以上の加圧力により押圧し、上記バンプのレベリングと上記基板の反り矯正とを同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂を上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合して両電極を電気的に接続するようにした第13態様に記載の電子部品の実装装置を提供する。

本発明の第15態様によれば、上記熱硬化性樹脂は、異方性導電膜を有する 熱硬化性樹脂のシートである第13又は14態様に記載の電子部品の実装装置 を提供する。

本発明の第16態様によれば、上記位置合わせ装置は、上記回路基板に、上記熱硬化性樹脂として、上記電子部品の電極を結んだ外形寸法より小さい形状寸法の固形の熱硬化性樹脂シートを貼り付けたのち、上記電子部品の上記電極のパンプと上記回路基板の電極を位置合わせし、

10

15

20

25

上記接合装置は、上記熱硬化性樹脂シートを加熱しながら、上記電子部品を 上記回路基板に加圧押圧して、上記回路基板の反り矯正を同時に行いながら、 上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱 により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合するようにした第13態 様に記載の電子部品の実装装置を提供する。

本発明の第17態様によれば、上記位置合わせの前に、導電性接着剤を上記 電子部品の上記電極の上記パンプに転写し、

上記位置合わせの前に、上記回路基板には、上記熱硬化性樹脂として、上記電子部品の上記電極を結んだ外形寸法より小さい形状寸法の固形の熱硬化性樹脂シートを貼り付けたのち、上記パンプと上記回路基板の電極を位置合わせし、

上記接合においては、上記熱硬化性樹脂シートを加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に加圧押圧して、上記回路基板の反り矯正を同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合するようにした第13 態様に記載の電子部品の実装装置を提供する。

本発明の第18態様によれば、上記位置合わせ装置は、上記回路基板には、 上記熱硬化性樹脂として、片面又は両面にフラックス層を形成した固形の熱硬 化性樹脂シートを貼り付けたのち、上記電子部品の上記電極の上記パンプと上 記回路基板の上記電極を位置合わせし、

上記位置合わせ装置は、加熱されたヘッドにより上記電子部品を上記回路基板に加圧押圧して、上記回路基板の反り矯正を同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを硬化し、その樹脂シートを上記バンブが突き破る際に上記フラックス層のフラックス成分が上記バンブに付着し、該バンブが上記回路基板の上記電極と接合されて上記電子部品と上記回路基板を接合するようにした第13態様に記載の電子部品の実装装置を提供する。

本発明の第19態様によれば、上記位置合わせ装置は、上記電子部品の上記 電極の上記パンプ及び上記回路基板の上記電極の少なくとも一方に対応する位

10

15

20

25

置に形成された孔内に、表面に金メッキを施した樹脂ボール、又は、ニッケル粒子、又は、銀、銀ーパラジウム、若しくは、金からなる導電粒子、又は、導電ペースト、又は、金球からなる粒子を、上記パンプと上記回路基板の上記電極とを導通させる方向に埋め込んだ固形の熱硬化性樹脂シートを、上記熱硬化性樹脂として、上記回路基板の上記電極と位置合わせして貼り付けたのち、上記電子部品の上記パンプと上記回路基板の上記電極を位置合わせし、

上記接合装置は、上記熱硬化性樹脂シートを加熱しながら、上記電子部品を 上記回路基板に押圧して、上記回路基板の反り矯正を行いながら、上記電子部 品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により硬化 して接合するようにした第13態様に記載の電子部品の実装装置を提供する。

本発明の第20態様によれば、上記位置合わせ装置は、上記電子部品を上記 回路基板へ実装する際に、上記電子部品の上記電極及び上記回路基板の上記電 極の少なくとも一方に対応する位置に形成された孔に、少なくとも上記電子部 品の電極に被さるパッシベイション膜の厚みより大きく、上記回路基板の電極 の厚みより小さい寸法でかつ、表面に金メッキを施した樹脂ボール、又は、ニッケル粒子、又は、銀、銀ーパラジウム、若しくは、金からなる導電粒子、又は、導電ベースト、又は、金球からなる粒子を、上記電子部品の上記電極と上 記回路基板の上記回路電極と相挟む方向でかつ相互に導通させる方向に埋め込 んだ固形の熱硬化性樹脂シートを、上記熱硬化性樹脂として、上記回路基板の 上記電極と位置合わせして貼付けたのち、上記電子部品の上記電極と上記回路 基板の上記電極を位置合わせし、

上記接合装置は、上記熱硬化性樹脂シートを加熱しながら超音波振動を上記電子部品に印加しながら上記電子部品を上記回路基板に押圧して、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により硬化して接合するようにした第13態様に記載の電子部品の実装装置を提供する。

本発明の第21態様によれば、上記異方性導電膜に含まれる導電粒子が、ニッケル粉に金メッキを施したものである第15態様に記載の電子部品の実装装置を提供する。

10

15

20

25

本発明の第22態様によれば、上記熱硬化性樹脂は熱硬化性樹脂シートであるようにした第13~21態様のいずれかに記載の電子部品の実装装置を提供する。

本発明の第23態様によれば、上記熱硬化性樹脂のシートは、その厚みが接合後の上記電子部品のアクティブ面と上記回路基板の電極が形成された面との隙間より厚い厚さとするようにした第22態様に記載の電子部品の実装装置を提供する。

本発明の第24態様によれば、上記熱硬化性樹脂は熱硬化性接着剤であるようにした第13又は14態様に記載の電子部品の実装装置を提供する。

本発明の第25態様によれば、上記位置合わせ装置と上記接合装置は1つの 装置で構成されるようにした第12から14態様のいずれかに記載の電子部品 の実装装置を提供する。

本発明の第26態様によれば、上記位置合わせ後でかつ上記接合前において、 上記バンプに導電性ペーストを付着させた後、この導電性ペーストを硬化させ て上記バンプの一部として機能させるようにし、上記接合において、上記熱硬 化性樹脂を上記硬化した導電性ペーストが突き破って上記回路基板の電極と電 気的に接続するようにした第1から12態様のいずれかに記載の電子部品の実 装方法を提供する。

本発明の第27態様によれば、上記位置合わせ後でかつ上記接合前において、 上記バンブに導電性ペーストを付着させた後、この導電性ペーストを硬化させ て上記バンブの一部として機能させるようにし、上記接合において、上記熱硬 化性樹脂を上記硬化した導電性ペーストが突き破って上記回路基板の電極と電 気的に接続するようにした第13から25態様のいずれかに記載の電子部品の 実装装置を提供する。

本発明の第28態様によれば、上記熱硬化性樹脂シートは上記回路基板側に 配置されている第11から9のいずれか又は11態様に記載の電子部品の実装 方法を提供する。

本発明の第29態様によれば、上記熱硬化性樹脂シートは上記電子部品側に

10

20

25

配置されている第1から9のいずれか又は11態様に記載の電子部品の実装方法を提供する。

本発明の第30態様によれば、上記熱硬化性樹脂シートは上記回路基板側に 配置されている第13から21のいずれか又は23態様に記載の電子部品の実 装装置を提供する。

本発明の第31態様によれば、上記熱硬化性樹脂シートは上記電子部品側に配置されている第13から21のいずれか又は23態様に記載の電子部品の実装装置を提供する。 上記態様によれば、例えば、電子部品例えばICチップを回路基板へ実装する際に、ICチップのA1又は、A1にSi若しくはCuなどを添加して形成された電極パッドにワイヤボンディング装置を用いてAuワイヤーに放電によりボールを形成し、キャピラリーによりそのボールに超音波を加えながらICチップの電極パッドに接合する。

図面の簡単な説明

15 本発明のこれらと他の目的と特徴は、添付された図面についての好ましい実 施形態に関連した次の記述から明らかになる。この図面においては、

図1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H、1I、1Jはそれぞれ本発明の第1実施形態にかかる回路基板への電子部品例えばICチップの実装方法を示す説明図であり、

図2A、2B、2C、2D、2E、2F、2Gはそれぞれ本発明の第1実施 形態における実装方法において、ICチップのワイヤボンダーを用いたバンプ 形成工程を示す説明図であり、

図3A、3B、3Cはそれぞれ本発明の第1実施形態にかかる実装方法において、回路基板とICチップの接合工程を示す説明図であり、

図4A、4B、4Cはそれぞれ本発明の第1実施形態である実装方法において回路基板とICチップの接合工程を示す説明図であり、

図5A、5B、5C、5D、5E、5Fはそれぞれ本発明の第1実施形態の 実装方法において熱硬化性樹脂シートに代えて異方性導電膜を使用する場合に

おいて、回路基板とICチップの接合工程を示す説明図であり、

図6は本発明の第1実施形態において図5の実施形態での回路基板とICチップの接合工程を示す説明図であり、

図7A、7B、7Cはそれぞれ本発明の第2実施形態にかかる実装方法において、回路基板とICチップの接合工程を示す説明図であり、

図8A、8B、8Cはそれぞれ本発明の第2実施形態である実装方法において回路基板とICチップの接合工程を示す説明図であり、

図9A、9B、9C、9D、9Eはそれぞれ本発明の第3実施形態である実 装方法において回路基板とICチップの接合工程を示す説明図であり、

10 図10A、10B、10C、10D、10E、10Fはそれぞれ本発明の第 4実施形態である実装方法において回路基板とICチップの接合工程を示す説 明図であり、

> 図11A、11B、11C、11D、11E、11F、11Gはそれぞれ本 発明の第5実施形態である実装方法において回路基板とICチップの接合工程 を示す説明図であり、

> 図12A、12B、12C、12D、12E、12F、12G、12Hはそれぞれ本発明の第6実施形態である実装方法において回路基板とICチップの接合工程を示す説明図であり、

図13は従来の回路基板とのICチップの接合方法を示す断面図であり、

20 図14A、14Bはそれぞれ従来の回路基板とのICチップの接合方法を示す説明図であり、

図15A、15B、15C、15D、15E、15F、15Gはそれぞれ本発明の第7実施形態である実装方法において回路基板とICチップの接合工程を示す説明図である。

25

15

発明を実施するための最良の形態

本発明の記述を続ける前に、添付図面において同じ部品については同じ参照符号を付している。

10

15

20

25

以下、本発明の第1実施形態にかかるICチップの実装方法及びその製造装置を図1Aから図12Hを参照しながら説明する。

本発明の第1実施形態にかかる回路基板へのICチップ実装方法を図1A〜図3Cを用いて説明する。図1AのICチップ1においてICチップ1のA1パッド電極2にワイヤボンディング装置により図2A〜2Fのごとき動作によりバンプ(突起電極)3を形成する。すなわち、図2Aでホルダ93から突出したワイヤ95の下端にボール96を形成し、図22Bでワイヤ95を保持するホルダ93を下降させ、ボール93をICチップ1の電極2に接合して大略パンプ3の形状を形成し、図2Cでワイヤ95を下方に送りつつホルダ93の上昇を開始し、図2Dに示すような大略矩形のループ99にホルダ93を移動させて図2Eに示すようにバンプ3の上部に湾曲部98を形成し、引きちぎることにより図2Fに示すようなバンプ3を形成する。あるいは、図2Bでワイヤ95をホルダ93でクランプして、ホルダ93を上昇させて上方に引き上げることにより、金ワイヤ95を引きちぎり、図2Gのようなバンプ3の形状を形成するようにしてもよい。このように、ICチップ1の各電極2にバンプ3を形成した状態を図1Bに示す。

次に、図1 Cに示す回路基板4の電極5上に、図1 Dに示すように、I Cチップ1の大きさより若干大きな寸法にてカットされた熱硬化性樹脂シート6を配置し、例えば80~120℃に熱せられた貼付けツール7により、例えば5~10kgf/cm²程度の圧力で熱硬化性樹脂シート6を基板4の電極5上に貼り付ける。この後、熱硬化性樹脂シート6のツール7側に取り外し可能に配置されたセパレータ6 a を剥がすことにより、基板4の準備工程が完了する。このセパレータ6 a は、ツール7に熱硬化性樹脂シート6が貼り付くのを防止するためのものである。ここで、熱硬化性樹脂シート6が貼り付くのを防止するためのものである。ここで、熱硬化性樹脂シート6は、シリカなどの無機系フィラーを入れたもの(例えば、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミドなど)、無機系フィラーを全く人れないもの(例えば、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミドなど)が好ましいとともに、後工程のリフロー工程での高温に耐えうる程度の耐熱性(例えば、240℃に10秒間耐えうる程度の耐

10

15

20

25

熱性)を有することが好ましい。

次に、図1E及び図1Fに示すように、熱せられた接合ツール8により、上記前工程でバンプ3が電極2上に形成されたICチップ1を、上記前工程で準備された基板4のICチップ1の電極2に対応する電極5上に位置合わせしたのち押圧する。このとき、バンプ3は、その頭部3aが、基板4の電極5上で図3Aから図3Bに示すように変形されながら押しつけられていく、このときICチップ1を介してバンプ3側に印加する荷重は、バンプ3の径により異なるが、折れ曲がって重なり合うようになっているバンプ3の頭部3aが、必ず図3Cのように変形する程度の荷重を加えることが必要である。この荷重は最低でも20(gf)を必要とする。荷重の上限は、ICチップ1、バンプ3、回路基板4などが損傷しない程度とする。場合によって、その最大荷重は100(gf)を越えることもある。なお、6m及び6sは熱硬化性樹脂シート6が接合ツール8の熱により溶融した溶融中の熱硬化性樹脂及び溶融後に熱硬化された樹脂である。

なお、セラミックヒータ又はバルスヒータなどの内蔵するヒータ8aにより 熱せられた接合ツール8により、上記前工程でパンプ3が電極2上に形成され たICチップ1を、上記前工程で準備された基板4のICチップ1の電極2に 対応する電極5上に図1E及び図1Fに示すように位置合わせする位置合わせ 工程と、位置合わせしたのち図1Gに示すように押圧接合する工程とを1つの 位置合わせ兼押圧接合装置、例えば、図1Fの位置合わせ兼押圧接合装置で行 うようにしてもよい。しかしながら、別々の装置、例えば、多数の基板を連続 生産する場合において位置合わせ作業と押圧接合作業とを同時的に行うことに より生産性を向上させるため、位置合わせ工程は図4Bの位置合わせ装置で行 い、押圧接合工程は図4Cの接合装置で行うようにしてもよい。なお、図4C では、生産性を向上させるため、2つの接合装置を示して、1枚の回路基板4 の2個所を同時に押圧接合できるようにしている。

このとき、回路基板 4 は、ガラス布積層エポキシ基板 (ガラエポ基板)やガラス布積層ポリイミド樹脂基板などが用いられる。これらの基板 4 は、熱履歴

10

15

20

25

や、裁断、加工により反りやうねりを生じており、必ずしも完全な平面ではない。そこで、図4A及び4Bに示すように、例えば約 5μ m以下に調整されるように平行度がそれぞれ管理された接合ツール8とステージ9とにより、接合ツール8側からステージ9側に向けて熱と荷重をI C チップ1 を通じて回路基板4に局所的に印加することにより、その印加された部分の回路基板4の反りが矯正せしめられる。また、I C チップ1 は、I C チップ1 は、I C チップ1 でかっているが、これを接合時にI I C I の強い加重で加圧することで、基板I C I と I C I と I で I を I で I を I で I を I で I の I で I

こうして回路基板 4 の反りが矯正された状態で、例えば 1 4 0~2 3 0 ℃の 熱が I Cチップ 1 と回路基板 4 の間の熱硬化性樹脂シート 6 に例えば数秒~ 2 0 秒程度印加され、この熱硬化性樹脂シート 6 が硬化される。このとき、最初 は熱硬化性樹脂シート 6 を構成する熱硬化性樹脂が流れて I Cチップ 1 のエッ ヂまで封止する。また、樹脂であるため、加熱されたとき、当初は自然に軟化するためこのようにエッヂまで流れるような流動性が生じる。熱硬化性樹脂の体積は I Cチップ 1 と回路基板との間の空間の体積より大きくすることにより、この空間からはみ出すように流れ出て、封止効果を奏することができる。この後、加熱されたツール 8 が上昇することにより、加熱源がなくなるため I Cチップ 1 と熱硬化性樹脂シート 6 の温度が急激に低下して、熱硬化性樹脂シート 6 は流動性を失い、図 1 G 及び図 3 Cに示すように、I Cチップ 1 は硬化した熱硬化性樹脂 6 s により回路基板 4 上に固定される。また、回路基板 4 側をステージ 9 により加熱しておくと、接合ツール 8 の温度をより低く設定することができる。

また、熱硬化性樹脂シート6を貼り付ける代わりに、図1Hに示すように、 熱硬化性接着剤6bを回路基板4上に、ディスペンスなどによる塗布、又は印 刷、又は転写するようにしてもよい。熱硬化性接着剤6bを使用する場合は、 基本的には上記した熱硬化性樹脂シート6を用いる工程と同一の工程を行う。

10

15

20

25

熱硬化性樹脂シート6を使用する場合には、固体ゆえに取り扱いやすいとともに、液体成分が無いため高分子で形成することができ、ガラス転移点の高いものを形成しやすいといった利点がある。これに対して、熱硬化性接着剤6bを使用する場合には、基板4の任意の位置に任意の大きさに塗布、印刷、又は転写することができる。

また、熱硬化性樹脂に代えて異方性導電膜(ACF)を用いてもよく、さらに、異方性導電膜に含まれる導電粒子として、ニッケル粉に金メッキを施したものを用いることにより、電極5とバンプ3との間での接続抵抗値を低下せしめることができて尚好適である。

このように熱硬化性樹脂シート6に代えて異方性導電膜10を用いた場合の実装プロセスを図2A~5Fを用いて説明する。図5AのICチップ1においてICチップ1のA1パッド電極2にワイヤボンディング装置により図2A~2Fのごとき動作によりバンプ(突起電極)3を図5Bのように形成する。あるいは、図2Bでワイヤ95をホルダ93でクランプして上方に引き上げることにより、金ワイヤ95を引きちぎり、図2Gのようなバンプ形状としてもよい。

次に、図5 Cの回路基板4の電極5上に、図5 Dに示すように、I Cチップ1の大きさより若干大きな寸法にカットした異方性導電膜シート10を配置し、例えば80~120℃に熱せられた貼付けツール7により例えば5~10kgf/cm²程度の圧力で基板4に貼付ける。この後、異方性導電膜シート10のツール側のセパレータを剥がすことにより基板4の準備工程が完了する。

次に、図5 Eに示されるように、熱せられた接合ツール8により、上記工程でパンプ3が形成された I Cチップ1を上記工程で準備された基板4の I Cチップ1に対応する電極5上に位置合わせして異方性導電膜シート10を介して押圧する。このとき、バンプ3は基板4の電極5上でバンプ3の頭部3aが図3Bから3 Cのごとく変形しながら押しつけられていく、このとき、印加する荷重は、バンプ3の径により異なるが、頭部3aの折れ重なった部分が図3 Cのように必ず変形するようにする。また、このとき、図6に示すように、異方

10

15

20

25

性将電膜シート10中の導電粒子10aが樹脂ボール球に金属メッキを施されている場合には、導電粒子10aが変形することが必要である。また、異方性 導電膜シート10中の導電粒子10aがニッケルなど金属粒子の場合には、バンプ3や基板側の電極5にめり込むような荷重を加えることが必要である。この荷重は最低でも20(gf)を必要とする。最大では100(gf)を越えることもある。

このとき、回路基板4としては、多層セラミック基板、ガラス布積層エポキシ基板(ガラエボ基板)、アラミド不織布基板、ガラス布積層ポリイミド樹脂基板、FPC(フレキシブル・ブリンテッド・サーキット)又はなどが用いられる。これらの基板4は、熱履歴や、裁断、加工により反りやうねりを生じており、必ずしも完全な平面ではない。そこで、熱と荷重とをICチップ1を通じて回路基板4に局所的に印加することにより、その印加された部分の回路基板4の反りが矯正される。

こうして、回路基板4の反りが矯正された状態で、例えば140~230℃の熱がICチップ1と回路基板4との間の異方性導電膜10に例えば数秒~20秒程度印加され、この異方性導電膜10が硬化される。このとき、最初は熱硬化性樹脂シート6を構成する熱硬化性樹脂が流れてICチップ1のエッヂまで封止する。また、樹脂であるため、加熱されたとき、当初は自然に軟化するためこのようにエッヂまで流れるような流動性が生じる。熱硬化性樹脂の体積はICチップ1と回路基板との間の空間の体積より大きくすることにより、この空間からはみ出すように流れ出て、封止効果を奏することができる。この後、加熱されたツール8が上昇することにより、加熱源がなくなるためICチップ1と異方性導電膜10の温度は急激に低下して、異方性導電膜10は流動性を失い、図5下に示されるように、ICチップ1は、異方性導電膜10を構成していた樹脂10sにより、回路基板4上に固定される。また、回路基板4側を加熱しておくと、接合ツール8の温度をより低くすることができる。

このようにすれば、熱硬化性樹脂シート6に代えて異方性導電膜10を用いることができ、さらに、異方性導電膜10に含まれる導電粒子10aとして二

WO 98/30073 PCT/JP97/04873

ッケル粉に金メッキを施したものを用いることにより、接続抵抗値を低下せし めることができて尚好適である。

なお、図1Aから図1Hまでは、熱硬化性樹脂シート6又は熱硬化性接着剤 6 bを回路基板 4 側に形成することについて説明したが、これに限定されるも のではなく、図1 I 又は図1 J に示すように、 I C チップ1 側に形成するよう にしてもよい。この場合、特に、熱硬化性樹脂シート6の場合には、熱硬化性 樹脂シート6の回路基板側に取り外し可能に配置されたセパレータ6aととも にゴムなどの弾性体117にICチップ1を押し付けて、バンプ3の形状に沿 って熱硬化性樹脂シート6が1Cチップ1に貼り付けられるようにしてもよい。 次に、本発明の第2実施形態にかかる実装方法及び装置を図7A~7C及び図 8A~8Cを用いて説明する。前記したようにICチップ1上の電極2に突起 電極(バンブ)3を形成しておき、回路基板4には、図7B,7C及び図8A に示すように、ICチップ1の電極2の内端縁を結んだ外形寸法OLより小さ い形状寸法のシート状の熱硬化性樹脂又は熱硬化性接着剤 6 を回路基板 4 の電 極5を結んだ中心部分に貼り付け又は塗布しておく。次に、バンプ3と同路基 板4の電極5を位置合わせし、図7A及び図8Bに示すように、加熱されたへ ッド8によりICチップ1を回路基板4に加圧押圧して、基板4の反り矯正を 同時に行いながら、ICチップ1と回路基板4の間に介在する熱硬化性樹脂又 は熱硬化性接着剤6を硬化する。このとき、熱硬化性樹脂又は熱硬化性接着剤 6は、ヘッド8からICチップ1を介して加えられた熱により上記したように 軟化し、図8Cのごとく貼り付けられた位置より加圧されて外側へ向かって流 れ出る。この流れ出た熱硬化性樹脂又は熱硬化性接着剤6が封止材料(アンダ ーフィル)となり、バンプ3と電極5との接合の信頼性を著しく向上する。ま た、ある一定時間がたつと、上記熱硬化性樹脂又は熱硬化性接着剤6では徐々 に硬化が進行し、最終的には硬化した樹脂6sによりICチップ1と回路基板 4を接合することになる。ICチップ1を押圧している接合ツール8を上昇す ることで、ICチップ1と回路基板4の電極5の接合が完了する。厳密に言え ば、熱硬化の場合には、熱硬化性樹脂の反応は加熱している間に進み、接合ツ

5

10

15

20

25

10

15

20

25

ール8が上昇するとともに流動性はほとんど無くなる。上記したような方法によると、接合前では熱硬化性樹脂又は熱硬化性接着剤6が電極5を覆っていないので、接合する際にバンブ3が電極5に直接接触し、電極5の下に熱硬化性樹脂又は熱硬化性接着剤6が入り込まず、バンブ3と電極5との間での接続抵抗値を低くすることができる。また、回路基板側を加熱しておくと、接合ヘッド8の温度をより低くすることができる。

次に、本発明の第3実施形態にかかる実装方法及び装置を図9A~9Cを用いて説明する。この第3実施形態は、レベリングした後に接合する実装方法及び装置である。

まず、図9Aに示すように、ICチップ1上の電極2に突起電極(バンブ) 3を先に説明した方法によりワイヤボンディング装置を用いて形成し、皿状の 容器に収納された導電性接着剤11にパンプ3を浸けてパンプ3に導電性接着 剤11を転写する。一方、回路基板4には、ICチップ1の電極2を結んだ外 形寸法し,より小さい形状寸法し,の熱硬化性樹脂シート又は熱硬化性接着剤6 を回路基板4の電極5を結んだ中心部分に貼り付け又は塗布しておく。次に、 図9 Cに示すように、バンプ3と回路基板4の電極5を位置合わせし、加熱さ れた接合ヘッド8によりICチップ1を回路基板4に加圧押圧して、基板4の 反り矯正を同時に行いながら、ICチップ1と回路基板4の間に介在する熱硬 化性樹脂又は熱硬化性接着剤6を硬化し、硬化した樹脂6sによりICチップ 1と回路基板4を接合する。このとき、熱硬化性樹脂又は熱硬化性接着剤6は、 接合ヘッド8からICチップ1を介して加えられた熱により上記したように軟 化し、図9Bのごとく貼り付けられた位置より加圧されて外側へ向かって流れ 出る。この流れ出た熱硬化性樹脂又は熱硬化性接着剤6が封止材料(アンダー フィル)となり、バンプ3と電極5との間での接合の信頼性を著しく向上させ る。また、このとき、パンプ3に付着した導電性接着剤11も硬化せしめられ、 導電性接着剤11のみを硬化する加熱工程が不要となる。次いで、ICチップ 1を押圧しているツール8を上昇する。以上の工程によって、ICチップ1と 回路基板4の電極5の接合が完了する。また、回路基板側を加熱しておくと、

10

15

20

25

接合ヘッド8の温度をより低くすることができる。また、 L_2 < L_B としても、 尚好適である。また、上記加熱を短時間で行っておき、その後、更に、本加熱 を炉などで行ってもよい。このときには、樹脂の硬化収縮作用のあるものを用 いることで同等の作用が得られる。又、アンダーフィルをすべて上記樹脂で行 わずに、図9Dに示すように、その一部をこの方法で行い、後に、図9Eに示 すように、アンダーフィル400を注入するようにしてもよい。

なお、図9Aにおいて、I Cチップ1を保持するツール8にセラミックヒータ又はパルスヒータなどのヒータ8を内蔵させて図9Bの工程を行う前に導電性接着剤11を加熱(例えば60から200℃に加熱)して硬化させておけば、導電性接着剤11がパンプ3の一部として機能させるようにすれば、熱硬化性樹脂シート又は熱硬化性接着剤6を突き通して貫通させることができる。よって、この場合には、I Cチップ1の電極2を結んだ外形寸法L,以上の大きな形状寸法L₂の熱硬化性樹脂シート又は熱硬化性接着剤6を使用することができる。言い換えれば、熱硬化性樹脂シート又は熱硬化性接着剤6の大きさを全く考慮する必要がなくなくる。 先の実施形態と同様に、上記熱硬化性樹脂シート又は熱硬化性接着剤6に代えて異方性導電膜10を用いてもよい。また、さらに、異方性導電膜に含まれる導電粒子10aがニッケル粉に金メッキを施したものを用いることにより、パンプ3と電極5との間での接続抵抗値を低下せしめることができ、尚好適である。

本発明の第4実施形態にかかる実装方法及び装置を図10A~10Fを用いて説明する。図10Aに示すように、ICチップ1を回路基板4へ実装する際に、ICチップ1上の電極(パッド)2に突起電極(パンプ)3を形成する。一方、図10Bに示すように、熱硬化性樹脂シート6の片面又は両面にフラックス成分を塗布して乾燥することによりフラックス層12を形成する。又は、フラックス成分を乾燥させて形成したフラックス成分シートを前記熱硬化性樹脂シート6に貼り付けてフラックス層12を形成する。このようにフラックス層12を有する熱硬化性樹脂シート6を、図10Cに示すように、回路基板4に貼り付ける。このとき、フラックス層12が回路基板4に接触するように熱

10

15

20

25

硬化性樹脂シート6を貼り付ける。次に、バンプ3と回路基板4の電極5の位 置合わせを行い、加熱されたヘッド8によりICチップ1を回路基板4に加圧 押圧する。このとき、図10Eに示すように熱硬化性樹脂シート6のICチッ ブ側にもフラックス層12を塗布形成している場合には、バンプ3が上記熱硬 化性樹脂シート6のフラックス層12に接触して付着する。また、熱硬化性樹 脂シート6の基板側に形成されたフラックス層12は、図10Dに示すように 基板側の電極5に形成された接合金属層13に、上記熱硬化性樹脂シート6が 基板4に貼り付けられた段階で付着する。ヘッド8によりICチップ1を回路 基板4に押圧していくと、ヘッド8からの熱がICチップ1を介して熱硬化性 樹脂シート6に伝達するとともに、基板4の反り矯正を同時に行いながら、フ ラックス層12のフラックス成分を活性化する。また、ICチップ1と回路基 板4の間に介在する熱硬化性樹脂シート6を硬化し、その樹脂シート6をバン ブ3が突き破る際にフラックス層12のフラックスがバンプ3に付着するとと もに、上記熱により溶融されかつ回路基板4の電極5上に形成された接合金属 層13と接触することにより、図10Fに示すように、パンプ3と電極5とが フラックス及び接合金属層13を介して接合して、ICチップ1と回路基板5 を接合する。

バンプ3として例えば比較的低温300℃以下で溶融する金属を用いている場合には、回路基板4に接合金属層13を具備してもしなくてもよいことはいうまでもない。また、回路基板側を加熱しておくと、接合ヘッド8の温度をより低くすることができる。

なお、この実施形態においても先の実施形態と同様に、熱硬化性樹脂シート 6に代えて熱硬化性接着剤や異方性導電膜シート10を使用することができる ことは言うまでもない。

次に、本発明の第5.実施形態にかかる実装方法及び装置を図11A~11 Gを用いて、説明する。この第5実施形態は、接合と同時でも同時でなくても レベリングを全く行わない実装方法及び装置である。

図11E, 11Fに示すように、ICチップ1を回路基板4へ実装する際に、

10

15

20

25

ICチップ1に図示しないワイヤボンディング装置を用いてICチップ1上の 電極2に突起電極(バンブ)3を形成しておく。図11A,11Bに示すよう に熱硬化性樹脂シート6には、バンプ3及び回路基板4の電極5に対応する位 置に、バンプ3と基板4の電極5とを接触させて導通させる方向(樹脂シート 6の厚み方向)に貫通した貫通孔15を形成する。そして、図11C, 11D に示すように、導電粒子14、例えば、表面に金メッキを施した樹脂ボール、 又は、ニッケル粒子、又は、銀、銀-パラジウム、若しくは金からなる導電粒 子、又は、導電ペースト、又は、金球からなる粒子をペースト状にしたものを 上記貫通孔15内に、印刷により又はスキージにより押し込むなどして埋め込 んで導電性を有する熱硬化性樹脂シート66を形成する。このように形成され た樹脂シート66を図11E,11Fに示すように回路基板4の電極5と位置 合わせして貼付ける。ペースト状の上記導電粒子14をする場合には、熱硬化 性樹脂シート66の熱硬化性接着剤の接合時の粘度よりも上記ペーストの粘度 を高くしておくと、ICチップ1の押圧時に上記ペーストが上記熱硬化性樹脂 シート66の樹脂に押し流されにくくなり、より好適である。 次に、図11 E, 11Fに示すように、ICチップ1のバンプ3と回路基板4の電極5を位 置合わせし、加熱された接合ヘッド8によりICチップ1を回路基板4に押圧 して、バンプ3のレベリングと基板4の反り矯正を同時に行いながら、ICチ ップ1と回路基板4の間に介在する熱硬化性樹脂シート66中の熱硬化性樹脂 を硬化して、図11Gに示すように、硬化された樹脂66mよりICチップ 1と回路基板4とを接合する。また、回路基板側を加熱しておくと、接合ヘッ ド8の温度をより低くすることができる。

次に、本発明の第6実施形態にかかる実装方法及び装置を図12A~12H を用いて、説明する。この第6実施形態は、接合と同時でも同時でなくてもレ ペリングを全く行わない実装方法及び装置である。

図12Aにおいて、熱硬化性樹脂シート66に回路基板4の電極5に対応する位置に、回路基板4の電極5と相挟む方向で、相互に導通させる方向に孔15を形成し、図12Bに示すように、その孔15に導電粒子16を挿入して形

10

15

20

25

成する。この導電粒子16としては、その粒子直径が、少なくともICチップ 1の電極2に被さるパッシベイション膜1aの厚みt,。(図1212H参照) より大きく、基板4の電極5の厚みt。(図12C参照)より小さい寸法で、 かつ、図12Fに示すように樹脂ボール16aの表面に金メッキ16bを施し た導電粒子16、又は、図12Eに示すようにニッケル粒子17aの表面に金 メッキ17bした導電粒子17、又は、図12Gに示すように銀、銀ーパラジ ウム、若しくは、金そのものからなる導電粒子18、又は、導電ペースト、又 は、金球からなる粒子などが好ましい。次に、図12Cに示すように、ICチ ップ1の電極2を回路基板4の電極5と位置合わせして貼付けた後に、ICチ ップ1の電極2と回路基板4の電極5を位置合わせし、先の実施形態と同様に 加熱された接合ヘッド8により、該ヘッド8に連結された超音波振動発振装置 から超音波振動をヘッド8を介してICチップ1に印加しながらICチップ1 を回路基板4に押圧して、上記導電粒子16の表面の金属を介して、ICチッ プ1のA1電極2と回路基板4の電極5を接合する。同時に、ICチップ1と 回路基板4の間に介在する熱硬化性樹脂シート66を硬化して、図12Dに示 すように、硬化された樹脂66mによりICチップ1と回路基板4とを接合す る。好適には、回路基板4の電極5の表面を金メッキしておくことが望ましい。 また、回路基板側を加熱しておくと、接合ヘッド8の温度をより低くすること ができる。ここで、超音波により、ICチップ1のパッド上のA1膜の酸化物 を破り、新しいAlを露出させることができる。また、接合するときの温度を 下げることも可能となるとともに、Au-Al合金化を促進させることもでき る。なお、上記実施形態においては、先の実施形態と同様に熱硬化性樹脂シー トに代えて熱硬化性接着剤や異方性導電膜10を使用することもできる。

次に、本発明の第7実施形態にかかる実装方法及び装置を図15A~(H)を用いて、説明する。この第7実施形態は、接合と同時にレベリングを行う実装方法及び装置である。

図15Aに示すICチップ1の電極2に形成されたバンプ3を、図15Bに示すようにICチップ1をツール8で保持しながら導電性ペースト槽101の

10

15

20

25

導電性ペースト100内に浸すことにより、図15Cに示すように、バンプ3 に導電性ペースト100を付着させる。その後、図150に示すように、内蔵 ヒータ8aにより導電性ペースト100を加熱して硬化させることにより、次 工程で熱硬化性樹脂シート6又は熱硬化性接着剤6bを貫通しやすくする。す なわち、この導電性ペースト100は、バンプ3の一部として機能するもので ある。その後、図15Dに示す熱硬化性樹脂シート6を載置した回路基板4の 電極5、又は、図15Gに示す熱硬化性接着剤6bを載置した回路基板4の電 極5に対して、図15Eに示すように上記バンプ3が接触するようにICチッ ブ1を回路基板4に押圧する。この結果、図15Fに示すように、導電性ペー スト100を介してバンプ3と電極5とが電気的に接続され、又は場合によっ てはバンプ3が直接電極5に電気的に接続される。このようにして、導電性ペ ースト100を介在させることによりレベリングの不揃いなパンプ3を電極5 に接続することができる。又、このとき、先の実施形態と同様に、加熱された 接合ヘッド8によりICチップ1を回路基板4に押圧して接合するとき、基板 4の反り矯正を同時に行うことができる。なお、導電性ペースト100として は上記したような種々のものを使用することができる。

上記種々の実施形態においては、熱硬化性樹脂シートに代えて熱硬化性接着 剤を使用することができる。また、熱硬化性接着剤に代えて、異方性導電膜1 0を用いることもできる。この場合においては、さらに、異方性導電膜10に 含まれる導電粒子としてニッケル粉に金メッキを施したものを用いるようにす ると、バンプ3と電極5との間での接続抵抗値をさらに低下せしめることがで きて尚好適である。

本発明によれば、電子部品例えばICチップと回路基板を接合するのに従来要した工程の多くを無くすことができ、非常に生産性がよくなる。また、接合材料として導電粒子の無い熱硬化性樹脂シート又は熱硬化性接着剤を用いた場合には、従来例2で示した方法に比べて安価なICチップの実装方法を提供することができる。

さらに、以下のような効果をも奏することができる。

10

15

20

25

(1) バンプ形成

バンプをメッキで形成する方法(従来例3)では、専用のバンプ形成工程を 半導体メーカーで行う必要があり、限定されたメーカーでしかバンプの形成が できない。ところが、本発明の方法によれば、ワイヤボンディング装置により、 汎用のワイヤボンディング用のICチップを用いることができ、ICチップの 入手が容易である。

従来例1の方法に比べて、導電性接着剤の転写といった不安定な転写工程での接着剤の転写量を安定させるためのバンプレベリングが不要となり、そのようなレベリング工程用のレベリング装置が不要となる。

本発明の上記第5実施形態の方法によれば、ICチップへのバンプ形成が不要であり、より簡便でかつ生産性よく、安価な実装方法を提供することが可能である。

(2) ICチップと回路基板の接合

従来例2の方法によれば、接続抵抗は、バンプと回路基板の電極の間に存在する導電粒子の数に依存していたが、本発明では、独立した工程としてのレベリング工程においてバンプをレベリングせずに回路基板の電極に従来例1、2よりも強い荷重で押しつけて接合するため、介在する粒子数に接続抵抗値が依存せず、安定して接続抵抗値が得られる。

バンブのレベリングを接合と同時に行うので、独立したレベリング工程が不要であるばかりでなく、接合時に回路基板の反りやうねりを変形させて矯正しながら接合するので、又は、バンブに付着させた導電性ベーストを硬化して接合時に導電性ベーストを変形させることによりバンブのレベリングを一切不要として、接合時に回路基板の反りやうねりを変形させて矯正しながら接合するので、反りやうねりに強い。従来例1では10 μ m/IC(1個のICチップ当たり10 μ mの厚み反り寸法精度が必要であることを意味する。)、従来例2では2 μ m/IC、従来例3でも1 μ m/IC(バンブ高さバラッキ±1 μ m以下)というような高精度の基板やバンブの均一化が必要であり、実際上は、LCDに代表されるガラス基板が用いられている。ところが、本発明の方法に

WO 98/30073 PCT/JP97/04873

よれば、上記実施形態で説明したごとく、樹脂基板、フレキ基板、多層セラミック基板などを用いることができ、より低廉で汎用性のあるICチップの接合方法を提供することができる。

また、従来例1で必要とした導電性接着剤でICチップと回路基板を接合した後にICチップの下に封止樹脂(アンダーフィルコート)を行う必要がなく、工程を短縮することができる。

なお、上記熱硬化性樹脂シート66において形成される孔15は、ICチップ1の電極2又はバンプ3の位置、又は、回路基板4の電極5の位置のいずれか一方の位置に形成すればよい。例えば、回路基板4の電極5の数がICチップ1の電極2の数より多い場合には、ICチップ1の電極2を接合するのに必要な数、従って、ICチップ1の電極2に対応する位置及び数の孔15を形成すればよい。

以上、本発明によれば、従来存在したどの接合工法よりも生産性よく、低廉な I Cチップと回路基板の接合方法及びその装置を提供することができる。

明細書、請求の範囲、図面、要約書を含む1996年12月27日に出願された日本特許出願第8-350738号に開示されたものの総ては、参考としてここに総て取り込まれるものである。

本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されているが、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に含まれると理解されるべきである。

5

10

15

20

10

15

20

25

請求の範囲

1. 絶縁性で導電粒子を含まない熱硬化性樹脂(6,6b)を介在させながら、回路基板(4)の電極(5)と電子部品(1)の電極(2)にワイヤボンディングにより形成されバンブ(3)とを位置合わせし、

加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に1バンプあたり20gf以上の加圧力により押圧し、上記基板の反り矯正を行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂を上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合して両電極を電気的に接続するようにした電子部品の実装方法。

- 2. 上記位置合わせにおいては、レベリングせずに、上記熱硬化性樹脂(6,6b)を介在させながら、上記回路基板(4)の電極(5)と上記電子部品
- (1)の電極(2)にワイヤポンディングにより形成されたバンブ(3)とを 位置合わせし、

上記接合においては、加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に1パンプあたり20gf以上の加圧力により押圧し、上記パンプのレベリングと上記基板の反り矯正とを同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂を上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合して両電極を電気的に接続するようにした請求項1に記載の電子部品の実装方法。

- 3. 上記熱硬化性樹脂は、異方性導電膜を有する熱硬化性樹脂のシート(10)である請求項1又は2に記載の電子部品の実装方法。
- 4. 上記位置合わせの前に、上記回路基板 (4) に、上記熱硬化性樹脂として、上記電子部品 (1) の電極 (2) を結んだ外形寸法 (OL) より小さい形状寸法の固形の熱硬化性樹脂シート (6) を貼り付けたのち上記位置合わせを行い、

上記接合においては、上記熱硬化性樹脂シート(6)を加熱しながら、上記 電子部品を上記回路基板に加圧押圧して、上記回路基板の反り矯正を同時に行 いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シー

10

15

20

25

トを上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合するようにした請求項1に記載の電子部品の実装方法。

5. 上記位置合わせの前に、導電性接着剤(11)を上記電子部品(1)の上記電極(2)の上記バンブ(3)に転写し、

上記位置合わせの前に、上記回路基板(4)には、上記熱硬化性樹脂として、 上記電子部品の上記電極を結んだ外形寸法より小さい形状寸法の固形の熱硬化 性樹脂シート(6)を貼り付けたのち、上記バンプと上記回路基板の電極 (5)を位置合わせし、

上記接合においては、上記熱硬化性樹脂シート(6)を加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に加圧押圧して、上記回路基板の反り矯正を同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合するようにした請求項1に記載の電子部品の実装方法。

6. 上記回路基板(4)には、上記熱硬化性樹脂として、片面又は両面にフラックス層(12)を形成した固形の熱硬化性樹脂シート(6)を貼り付けたのち、上記電子部品(1)の上記電極(2)の上記パンプ(3)と上記回路基板の上記電極(5)を位置合わせし、

上記接合においては、加熱されたヘッド(8)により上記電子部品を上記回路基板に加圧押圧して、上記回路基板の反り矯正を同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを硬化し、その樹脂シートを上記バンブが突き破る際に上記フラックス層のフラックス成分が上記バンプに付着し、該バンプが上記回路基板の上記電極と接合されて上記電子部品と上記回路基板を接合するようにした請求項1に記載の電子部品の実装方法。

7. 上記位置合わせ前に、上記電子部品(1)の上記電極(2)の上記バンプ(3)及び上記回路基板(4)の上記電極(5)の少なくとも一方に対応する位置に形成された孔(15)内に、表面に金メッキを施した樹脂ボール、又は、ニッケル粒子、又は、銀、銀ーパラジウム、若しくは、金からなる導電

10

15

20

25

粒子、又は、導電ペースト、又は、金球からなる粒子(14)を、上記パンプ と上記回路基板の上記電極とを導通させる方向に埋め込んだ固形の熱硬化性樹 脂シート(66)を、上記熱硬化性樹脂として、上記回路基板の上記電極と位 置合わせして貼り付けたのち、上記電子部品の上記パンプと上記回路基板の上 記電極を位置合わせし、

上記接合においては、上記熱硬化性樹脂シート(6)を加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に押圧して、上記回路基板の反り矯正を行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により硬化して接合するようにした請求項1に記載の電子部品の実装方法。

8. 上記位置合わせ前に、上記電子部品(1)を上記回路基板(4)へ実装する際に、上記電子部品の上記電極(2)及び上記回路基板の上記電極(5)の少なくとも一方に対応する位置に形成された孔(15)に、少なくとも上記電子部品の電極(2)に被さるパッシベイション膜(1a)の厚み(tp.)より大きく、上記回路基板の電極の厚み(tp.)より小さい寸法でかつ、表面に金メッキを施した樹脂ボール、又は、ニッケル粒子、又は、銀、銀ーバラジウム、若しくは、金からなる導電粒子、又は、導電ペースト、又は、金球からなる粒子(16)を、上記電子部品の上記電極と上記回路基板の上記回路電極と相挟む方向でかつ相互に導通させる方向に埋め込んだ固形の熱硬化性樹脂シート(66)を、上記熱硬化性樹脂として、上記回路基板の上記電極と位置合わせして貼付けたのち、上記電子部品の上記電極と上記回路基板の上記電極を位置合わせし、

上記接合においては、上記熱硬化性樹脂シート(6)を加熱しながら超音波振動を上記電子部品に印加しながら上記電子部品を上記回路基板に押圧して、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により硬化して接合するようにした請求項1に記載の電子部品の実装方法。

- 9. 上記異方性導電膜(10)に含まれる導電粒子が、ニッケル粉に金メッキを施したものである請求項3に記載の電子部品の実装方法。
 - 10. 上記熱硬化性樹脂は熱硬化性樹脂シート(6)であるようにした請求

10

15

20

25

項1~9のいずれかに記載の電子部品の実装方法。

11. 上記熱硬化性樹脂のシート(6)は、その厚みが接合後の上記電子部品のアクティブ面と上記回路基板の電極(5)が形成された面との隙間より厚い厚さとするようにした請求項10に記載の電子部品の実装方法。

12. 上記熱硬化性樹脂は熱硬化性接着剤(6b)であるようにした請求項 1又は2に記載の電子部品の実装方法。

13. 絶縁性で導電粒子を含まない熱硬化性樹脂(6, 6b)を介在させながら、回路基板(4)の電極(5)と電子部品(1)の電極(2)にワイヤボンディングにより形成されバンプ(3)とを位置合わせする位置合わせ装置と、

上記熱硬化性樹脂(6,6b)を加熱する加熱装置(8a)と、

上記加熱装置により上記熱硬化性樹脂(6,6b)を加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に1バンプあたり20gf以上の加圧力により押圧し、上記基板の反り矯正を行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂を上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合して両電極を電気的に接続するよう接合装置とを備えるようにした電子部品の実装装置。

- 14. 上記位置合わせ装置は、レベリングせずに、上記熱硬化性樹脂 (6,
- 6 b)を介在させながら、上記回路基板(4)の電極(5)と上記電子部品
- (1) の電極(2) にワイヤボンディングにより形成されたバンプ(3) とを位置合わせするものであり、

上記接合装置は、上記加熱装置により上記熱硬化性樹脂(6,6b)を加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に1バンプあたり20gf以上の加圧力により押圧し、上記バンプのレベリングと上記基板の反り矯正とを同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂を上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合して両電極を電気的に接続するようにした請求項13に記載の電子部品の実装装置。

15. 上記熱硬化性樹脂は、異方性導電膜を有する熱硬化性樹脂のシート

10

15

20

25

(10)である請求項13又は14に記載の電子部品の実装装置。

16. 上記位置合わせ装置は、上記回路基板(4)に、上記熱硬化性樹脂として、上記電子部品(1)の電極(2)を結んだ外形寸法(OL)より小さい形状寸法の固形の熱硬化性樹脂シート(6)を貼り付けたのち、上記電子部品の上記電極のバンプ(3)と上記回路基板の電極(5)を位置合わせし、

上記接合装置は、上記熱硬化性樹脂シート(6)を加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に加圧押圧して、上記回路基板の反り矯正を同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合するようにした請求項13に記載の電子部品の実装装置。

17. 上記位置合わせの前に、導電性接着剤(11)を上記電子部品(1)の上記電極(2)の上記パンプ(3)に転写し、

上記位置合わせの前に、上記回路基板(4)には、上記熱硬化性樹脂として、 上記電子部品の上記電極を結んだ外形寸法より小さい形状寸法の固形の熱硬化 性樹脂シート(6)を貼り付けたのち、上記パンプと上記回路基板の電極 (5)を位置合わせし、

上記接合においては、上記熱硬化性樹脂シート(6)を加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に加圧押圧して、上記回路基板の反り矯正を同時に行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により硬化して、上記電子部品と上記回路基板を接合するようにした請求項13に記載の電子部品の実装装置。

18. 上記位置合わせ装置は、上記回路基板(4)には、上記熱硬化性樹脂として、片面又は両面にフラックス層(12)を形成した固形の熱硬化性樹脂シート(6)を貼り付けたのち、上記電子部品(1)の上記電極(2)の上記パンプ(3)と上記回路基板の上記電極(5)を位置合わせし、

上記位置合わせ装置は、加熱されたヘッド(8)により上記電子部品を上記 回路基板に加圧押圧して、上記回路基板の反り矯正を同時に行いながら、上記 電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを硬化し、そ の樹脂シートを上記バンブが突き破る際に上記フラックス層のフラックス成分が上記バンブに付着し、該バンブが上記回路基板の上記電極と接合されて上記電子部品と上記回路基板を接合するようにした請求項13に記載の電子部品の実装装置。

5

19. 上記位置合わせ装置は、上記電子部品(1)の上記電極(2)の上記パンプ(3)及び上記回路基板(4)の上記電極(5)の少なくとも一方に対応する位置に形成された孔(15)内に、表面に金メッキを施した樹脂ボール、又は、ニッケル粒子、又は、銀、銀ーパラジウム、若しくは、金からなる導電粒子、又は、導電ペースト、又は、金球からなる粒子(14)を、上記パンプと上記回路基板の上記電極とを導通させる方向に埋め込んだ固形の熱硬化性樹脂シート(66)を、上記熱硬化性樹脂として、上記回路基板の上記電極と位置合わせして貼り付けたのち、上記電子部品の上記パンプと上記回路基板の上記電極を位置合わせし、

15

10

上記接合装置は、上記熱硬化性樹脂シート(6)を加熱しながら、上記電子部品を上記回路基板に押圧して、上記回路基板の反り矯正を行いながら、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により硬化して接合するようにした請求項13に記載の電子部品の実装装置。

20. 上記位置合わせ装置は、上記電子部品(1)を上記回路基板(4)

20

へ実装する際に、上記電子部品の上記電極(2)及び上記回路基板の上記電極(5)の少なくとも一方に対応する位置に形成された孔(15)に、少なくとも上記電子部品の電極(2)に被さるパッシベイション膜(1a)の厚み(tpc)より大きく、上記回路基板の電極の厚み(tpc)より小さい寸法でかつ、表面に金メッキを施した樹脂ボール、又は、ニッケル粒子、又は、銀、銀ーパラジウム、若しくは、金からなる導電粒子、又は、導電ベースト、又は、金球からなる粒子(16)を、上記電子部品の上記電極と上記回路基板の上記回路電極と相挟む方向でかつ相互に導通させる方向に埋め込んだ固形の熱硬化性樹脂シート(66)を、上記熱硬化性樹脂として、上記回路基板の上記電極と位置合わせして貼付けたのち、上記電子部品の上記電極と上記回路基板の上記電極と位

25

10

15

20

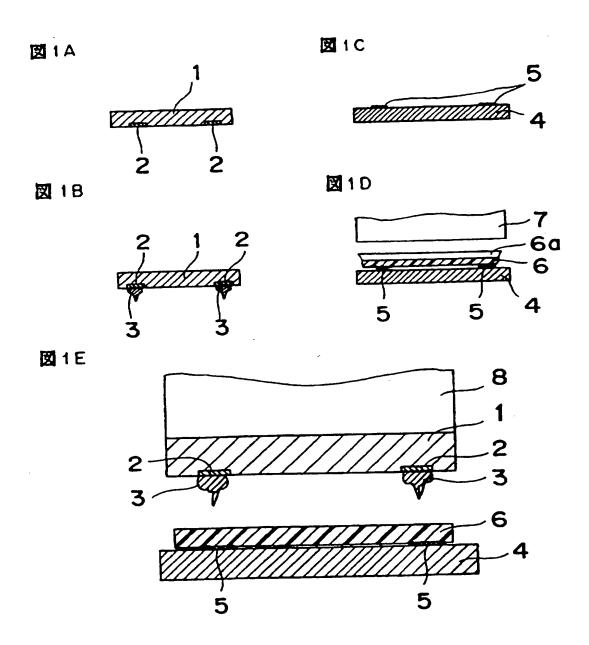
25

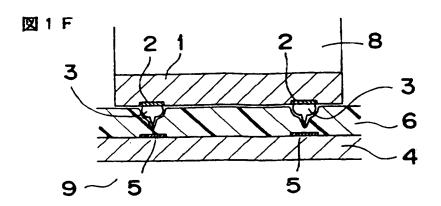
極を位置合わせし、

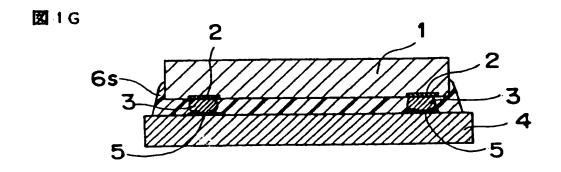
上記接合装置は、上記熱硬化性樹脂シート(6)を加熱しながら超音波振動を上記電子部品に印加しながら上記電子部品を上記回路基板に押圧して、上記電子部品と上記回路基板の間に介在する上記熱硬化性樹脂シートを上記熱により硬化して接合するようにした請求項13に記載の電子部品の実装装置。

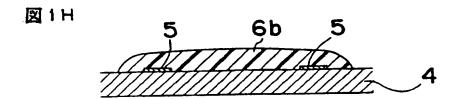
- 21. 上記異方性導電膜(10)に含まれる導電粒子が、ニッケル粉に金メッキを施したものである請求項15に記載の電子部品の実装装置。
- 22. 上記熱硬化性樹脂は熱硬化性樹脂シート(6)であるようにした請求項13~21のいずれかに記載の電子部品の実装装置。
- 23. 上記熱硬化性樹脂のシート(6)は、その厚みが接合後の上記電子 部品のアクティブ面と上記回路基板の電極(5)が形成された面との隙間より 厚い厚さとするようにした請求項22に記載の電子部品の実装装置。
 - 24. 上記熱硬化性樹脂は熱硬化性接着剤(6b)であるようにした請求 項13又は14に記載の電子部品の実装装置。
- 25. 上記位置合わせ装置と上記接合装置は1つの装置で構成されるよう にした請求項12から14のいずれかに記載の電子部品の実装装置。
 - 26. 上記位置合わせ後でかつ上記接合前において、上記バンブに導電性ペースト(100)を付着させた後、この導電性ペーストを硬化させて上記バンブの一部として機能させるようにし、上記接合において、上記熱硬化性樹脂を上記硬化した導電性ペーストが突き破って上記回路基板の電極と電気的に接続するようにした請求項1から12のいずれかに記載の電子部品の実装方法。
 - 27. 上記位置合わせ後でかつ上記接合前において、上記バンブに導電性ペースト(100)を付着させた後、この導電性ペーストを硬化させて上記バンプの一部として機能させるようにし、上記接合において、上記熱硬化性樹脂を上記硬化した導電性ペーストが突き破って上記回路基板の電極と電気的に接続するようにした請求項13から25のいずれかに記載の電子部品の実装装置。
 - 28. 上記熱硬化性樹脂シートは上記回路基板側に配置されている請求項11から9のいずれか又は11に記載の電子部品の実装方法。

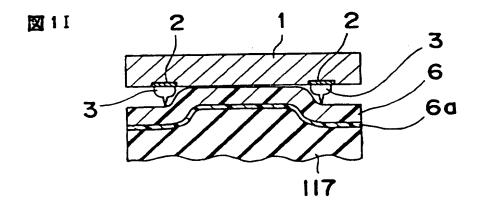
- 29. 上記熱硬化性樹脂シートは上記電子部品側に配置されている請求項1から9のいずれか又は11に記載の電子部品の実装方法。
- 30. 上記熱硬化性樹脂シートは上記回路基板側に配置されている請求項13から21のいずれか又は23に記載の電子部品の実装装置。
- 5 31. 上記熱硬化性樹脂シートは上記電子部品側に配置されている請求項1 3から21のいずれか又は23に記載の電子部品の実装装置。

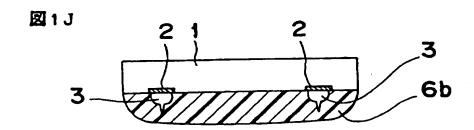


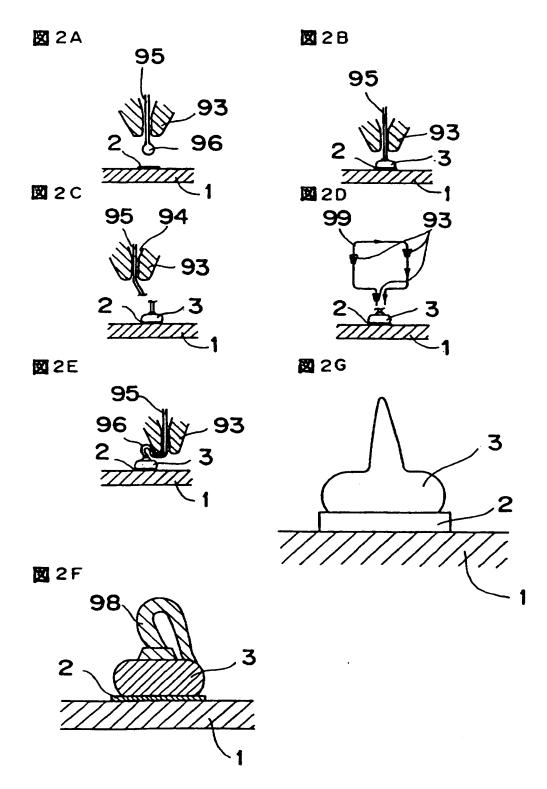


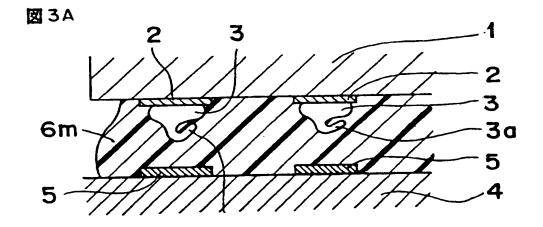




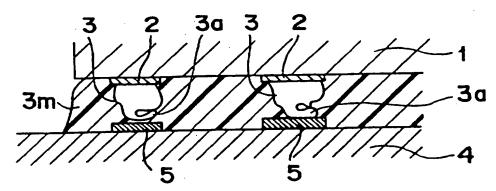












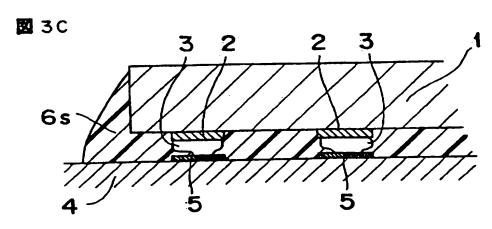


図4A

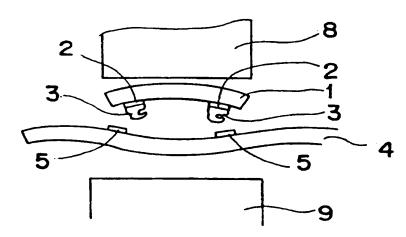
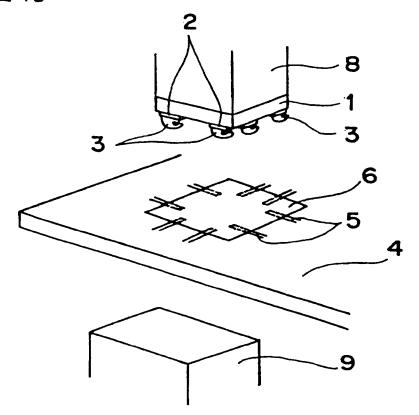
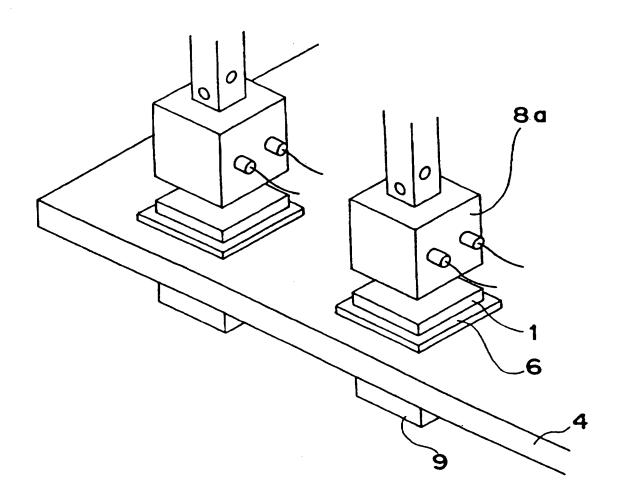


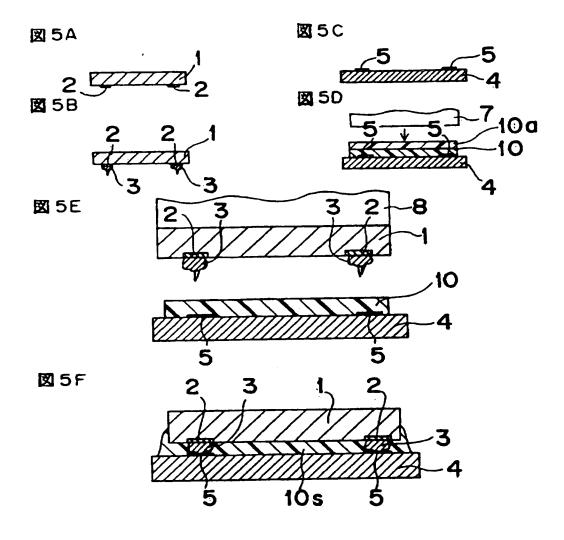
図48

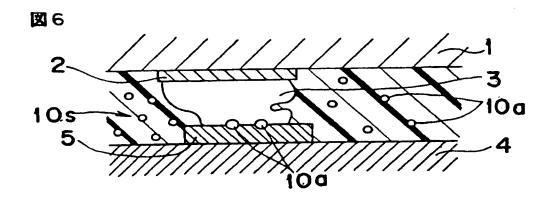


WO 98/30073 PCT/JP97/04873

図4C

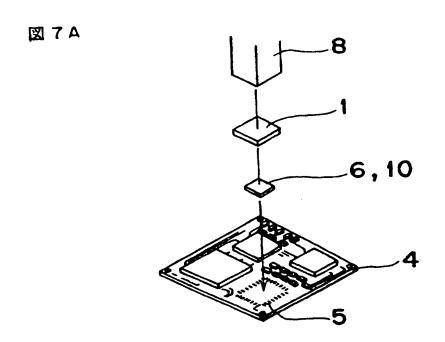






PCT/JP97/04873

WO 98/30073



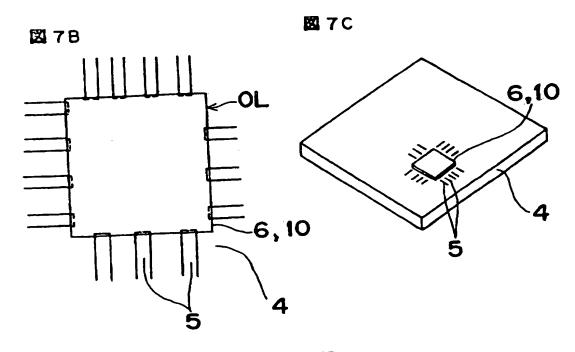
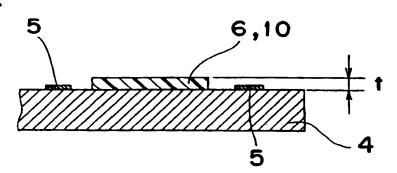


図 8A



⊠88

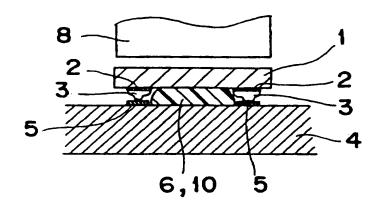
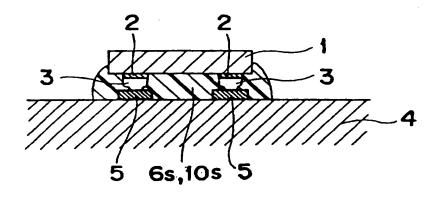


図8C



PCT/JP97/04873

図9A

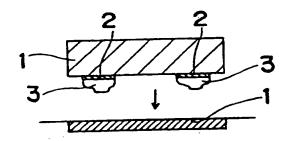


図98

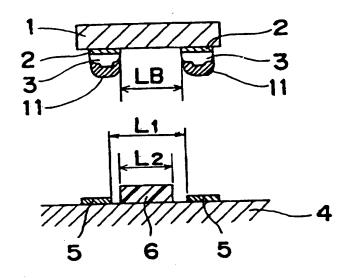
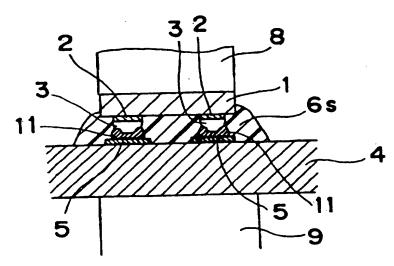


図9C



11/18

図9D

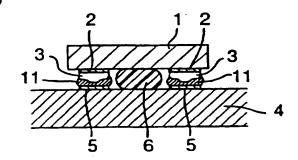


図9E

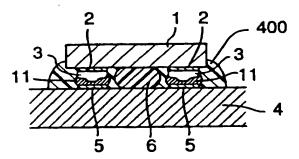


図10A

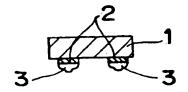


図 10B



図 10C

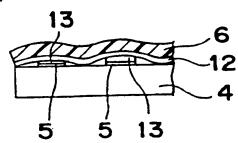


図10D

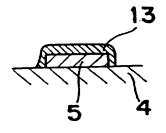


図10E

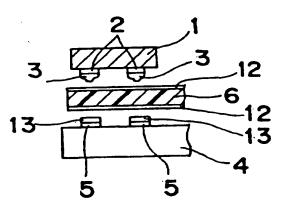
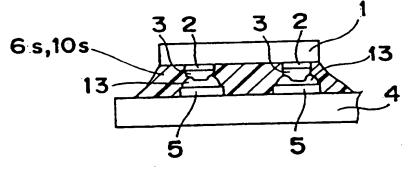
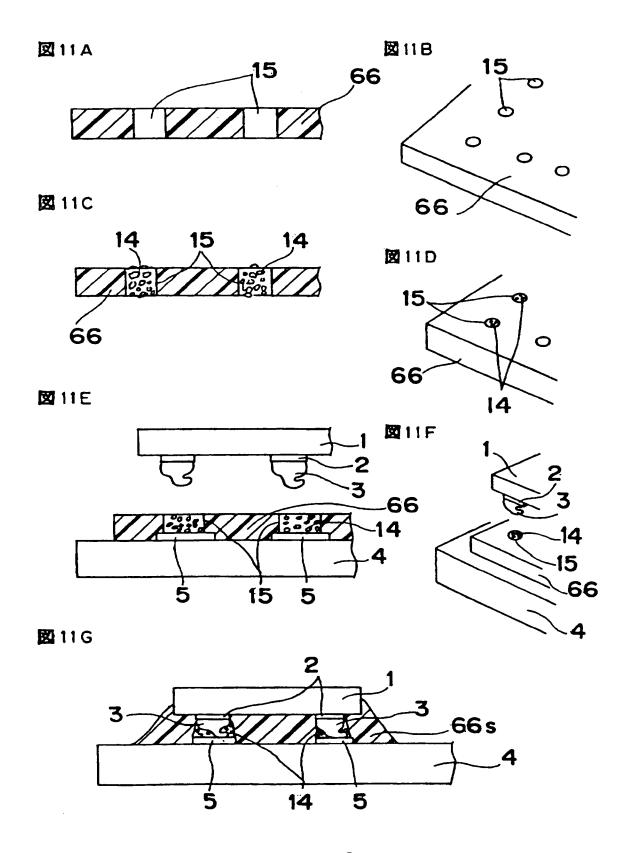


図 10F





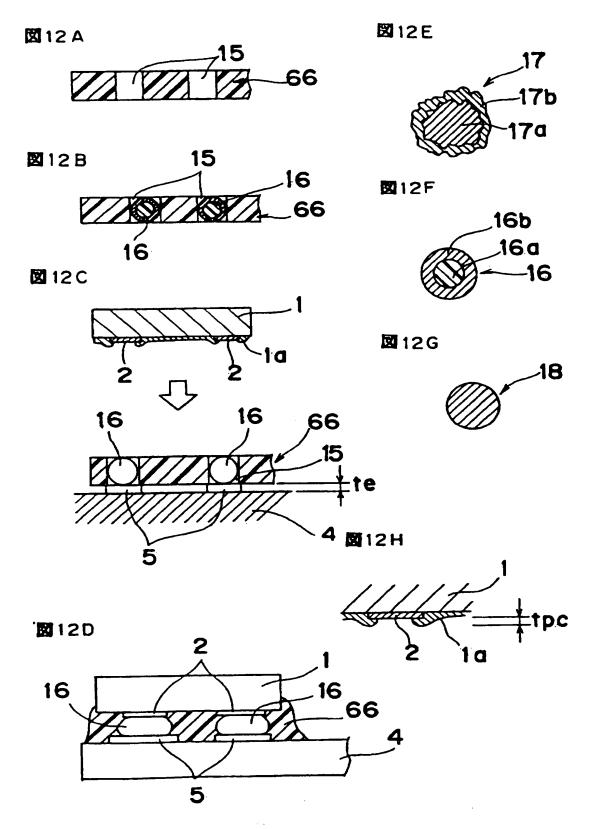


図13

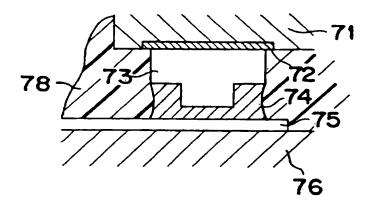
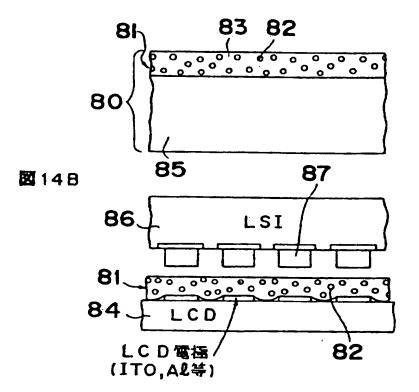
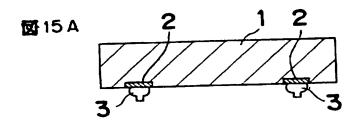
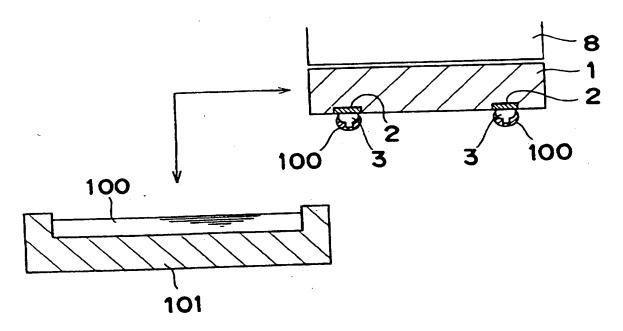


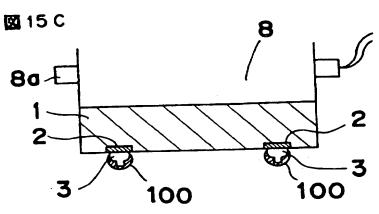
図14A



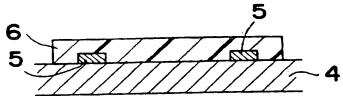


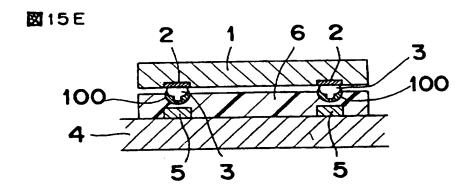


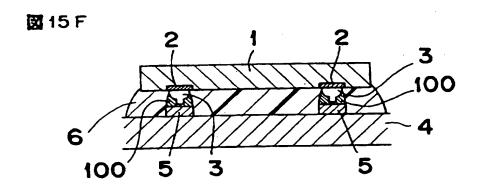


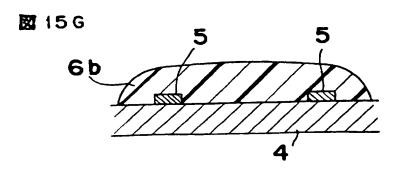












18/18

国際出願番号 PCT/JP97/04873

	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP97/	04873
発明の属す	る分野の分類(国際特許分類(IPC))		
	H05K 3/32 , H01L 21/6	6 O	
Inc. CI			
調査を行っ	った分野		
	ト限資料(国際特許分類(1PC))	£ 0	
Int. Cl	H05K 3/32 , H01L 21/	0	
小阳资料以外	の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
こ 一田神田	642 から		1
~ ~ GP 70 63.	実用新案公報 1971-1997年 実用新案公報 1994-1998年		ļ
日本国実用	新突登録公報 1996-1996-		
	した電子データベース (データベースの名称、調	査に使用した用語)	!
99:67-士 2	らと認められる文献		関連する
川用文献の) C 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	は この間流せる筋所の表示	鉛水の範囲の番号
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき JP. 60-262430, A(松下電器産業株	(1. その) (1. イン) (1. イ	1 - 3 1
Α	「ID 60-262430, A (松下地研2米V	CHELLY 1 D S .	
	(25. 12. 85) (ファミリーなし)		1-31
	JP. 2-155257, A(松下電器産業株式	に会社)。 14.6月.1990	1-31
A	(14.06.90) (ファミリーなし)		
		o # 1996	3, 15,
Α	JP. 8-37208. A (株式会社東芝), 6	;, 2 Д. 1990	29, 31
	(06.02.96) (ファミリーなし)		
			4, 5.
	1 5 2 2 2 2 A (英士通株式会社),	5. 2月. 1993	
A	JP, 5-29392、A(富士通株式会社)、 (05.02.93) (ファミリーなし)	5. 2月. 1993	16.17
A	JP. 5-29392、A (富士通株式会社), (05.02.93) (ファミリーなし)		16.17
	(05. 02. 93) (2729-46)	5. 2月. 1993	16.17
X C欄の続	(05.02.93) (ファミッーなど)	□ パテントファミリーに関する!	16.17
区 C 間の続	(05.02.93) (ファミッーない)	□ パテントファミリーに関する! の日の後に公表された文献	16.17 別紙を参照。
X C 概の続 * 引用文献 「A」特に関	(05.02.93) (ファミッーなど) ときにも文献が列挙されている。 はのカテゴリー 同連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	□ パテントファミリーに関する。 の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表 て出願と矛盾するものではなる。	16,17 別紙を参照。 そされた文献であって、 発明の原理又は
X C 概の続 * 引用文献 「A」特に関	(05.02.93) (ファミッーなど) ときにも文献が列挙されている。 はのカテゴリー 同連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「パテントファミリーに関する」 の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表 て出願と矛盾するものではなる 論の理解のために引用するもの ない。 ない、 ない。 ない、 ない、 ない。 ない、 ない。 ない、 ない。 ない、 ない、 ない。 ない、 ない、 ない。 ない、 ない、 ない。 ない、	16.17 別紙を参照。 そされた文献であった、発明の原理又は、 り 当該文献のみで発
X C 桁の続 * 引用文献 「A」特に限 もの 「E」先行が	(05.02.93) (ファミッーなど) ときにも文献が列挙されている。 はのカテゴリー 関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す な献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも	「Xテントファミリーに関する」 の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公認 て出願と矛盾するものではなら 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、	16.17 別紙を参照。 そされた文献であった、発明の原理又は、 り 当該文献のみで発 きえられるもの
X C 梱の続 * 引用文献 「A」特に限 もの 「E」先行び	(05.02.93) (ファミッーなど) さにも文献が列挙されている。 はのカテゴリー 関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも	「Xテントファミリーに関する」 の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公司 て出願と矛盾するものではなる。 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、 の新規性のは進歩性がないと ************************************	16.17 別紙を参照。 そされた文献であった 、発明の原理又は り 当該文献のみで発 考えられるもの 当該文献と他の1
X C 間の続 * 引用文献 「A」特に限 もの 「E」先行 の 「L」優先村	(05.02.93) (ファミッーなど、 はのカテゴリー 関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す な献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも を主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 しくは他の特別な理由を確立するために引用する	「Xテントファミリーに関する」 の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公会 て出願と矛盾するものではなる。 らの理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと 「Y」特に関連のある文献であって、	16,17 別紙を参照。 された文献であった で、発明の原理又は で、発明の 当該文献のみの 当該のなる ちられる でも で で で で で で で で で の の の の の の の の の
X C 個の様 * 引用文献 「A」特に改 し、 「E」 先の 「E」 仮先れ 日本献	(05.02.93) (ファミッーなど、 とさにも文献が列挙されている。 はのカテゴリー 河連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す な献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも を主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する (理由を付す)	「アントファミリーに関する」の日の後に公表された文献「T」国際出願日又は優先日後に公会で出願と矛盾するものではなる。 い理解のために引用するものではなる。 はの理解のために引用するものではなる。 はの理解のために引用するものではない。 「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないとき、 「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって よって進歩性がないと考える。	16,17 別紙を参照。 された文献であった で、発明のが取理とである。 当該文献のみので きたいないないののののののののののののののののののののののののののののののののの
X C 個の様 * 引用文献 「A」特に改 し、 「E」 先の 「E」 仮先れ 日本献	(05.02.93) (ファミッーなど、 とさにも文献が列挙されている。 はのカテゴリー 河連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す な献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも を主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する (理由を付す)	「Xテントファミリーに関する」 の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公会 て出願と矛盾するものではなる。 らの理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと 「Y」特に関連のある文献であって、	16,17 別紙を参照。 された文献であった で、発明のが取理とである。 当該文献のみので きたいないないののののののののののののののののののののののののののののののののの
 X C 個の * 引用文献 「A」特に限 「E」先の 「E」の係名 「A」特に限 「C」の 「E」の 	(05.02.93) (ファミットなど) はのカテゴリー 関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す な献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも を主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 しくは他の特別な理由を確立するために引用する (理由を付す) こよる開示、使用、展示等に含及する文献 出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表 て出願と矛盾するものではなる 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと 「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとう。 よって進歩性がないと考える。 「&」同一パテントファミリー文献	16,17 別紙を参照。 そされた文献であった。 それた明のなが、 であるでである。 当該のである。 当該のである。 当ないないのののののののののののののののののである。 できるでは、 できるでは、 できるでは、 できるでは、 できるでは、 できるである。 できるでは、 できるでは、 できるでは、 できるでは、 できるできるできる。 できるできるできる。 できるできるできる。 できるできるできるできる。 できるできるできるできる。 できるできるできるできるできる。 できるできるできるできるできる。 できるできるできるできるできる。 できるできるできるできるできる。 できるできるできるできるできるできるできるできる。 できるできるできるできるできるできる。 できるできるできるできるできるできるできる。 できるできるできるできるできるできるできるできる。 できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるで
X C 個の様 * 引用文献 「A」特に改 し、 「E」 先の 「E」 仮先れ 日本献	(05.02.93) (ファミットなど) はのカテゴリー 関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す な献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも を主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 しくは他の特別な理由を確立するために引用する (理由を付す) こよる開示、使用、展示等に含及する文献 出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「バテントファミリーに関する」の日の後に公表された文献「T」国際出願日又は優先日後に公司ではならい理解のために引用するもの理解のために引用するものが、特に関連のある文献であって、の新規性又は進歩性がないと「Y」特に関連のある文献であって、上の文献との、当業者にとうに進歩性がないとすって進歩性がないとう。「&」同一パテントファミリー文献 国際調査領告の発送日	16.17 別紙を参照。 された文献であった で文献のであった。 当該文献のののののののののののののののののののののののののののののののののののの
区 (相の統 ・ 引用文献 「A」特に限 ・ 先の 優 日 文献 「E」の 優 日 文献 「C」 「 国際 : 国際 調 査 を	(05.02.93) (ファミットなど、 はのカテゴリー 関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す ではかるが、国際出願日以後に公表されたも を主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 しくは他の特別な理由を確立するために引用する (理由を付す) こよる開示、使用、展示等に含及する文献 出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 完了した日 16.04.98	「パテントファミリーに関する」の日の後に公表された文献「T」国際出願日又は優先日後に公司ではならの理解のために引用するものではない。 一次 特に関連のある文献であって、の新規性又は進歩性がないと「Y」特に関連のある文献であって、上の文献との、当業者に対すないない。「&」同一パテントファミリー文献 国際調査報告の発送日 28.04 特許庁審査官(権限のある職員)	16.17 別紙を参照。 された文献であった で文献のであった。 当該文献のみで発 きたられるがあると でもり でもり でもりない。 でもり であると である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。
区 () () () () () () () () () ((05.02.93) (ファミリーなど、 はのカテゴリー 関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す ではかるが、国際出願日以後に公表されたも を主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 しくは他の特別な理由を確立するために引用する (理由を付す) こよる開示、使用、展示等に含及する文献 出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 完了した日 16.04.98	「バテントファミリーに関する」の日の後に公表された文献「T」国際出願日又は優先日後に公司ではならい理解のために引用するもの理解のために引用するものが、特に関連のある文献であって、の新規性又は進歩性がないと「Y」特に関連のある文献であって、上の文献との、当業者にとうに進歩性がないとすって進歩性がないとう。「&」同一パテントファミリー文献 国際調査領告の発送日	16.17 別紙を参照。 された文献であった で文献のであった。 当該文献のののののののののののののののののののののののののののののののののののの
区	(05.02.93) (ファミットなど、 はのカテゴリー 関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す ではかるが、国際出願日以後に公表されたも を主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 しくは他の特別な理由を確立するために引用する (理由を付す) こよる開示、使用、展示等に含及する文献 出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 完了した日 16.04.98	「パテントファミリーに関する」の日の後に公表された文献「T」国際出願日又は優先日後に公司ではならの理解のために引用するものではない。 一次 特に関連のある文献であって、の新規性又は進歩性がないと「Y」特に関連のある文献であって、上の文献との、当業者に対すないない。「&」同一パテントファミリー文献 国際調査報告の発送日 28.04 特許庁審査官(権限のある職員)	16.17 別紙を参照。 そされた文献であった で文献であった。 で発明のののののののののののののののののののののののののののののののののののの

様式PCT/ISA/210(第2ページ)(1992年7月)

国際阿查報告

国際出願番号 PCT/JP97/04873

: (劔き) .	関連すると認められる文献		
用文献の			
テゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	前求の箇囲の番号 5,17	
A	JP, 4-169001, A(松下電器産業株式会社), 17.6月.1992 (17.06.92) (ファミリーなし)	5, 17	
A	JP, 4-363811, A (日東電工株式会社), 16.12月.1992 (16.12.92) (ファミリーなし)	8, 20	
P, A	JP, 9-97816, A (日本電気株式会社), 8. 4月. 1997 (08. 04. 97) (ファミリーなし)	1 - 3 1	
	-		

根式PCT/[SA/210 (第2ページの統き) (1992年7月)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP97/04873

According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	attor and to
B. FIELDS	SEARCHED	Lala)
Int.	cumentation searched (classification system followed by classification 1 H05K3/32, H01L21/60	
Jitsu Kokai	Jitsuyo Shinan Koho 1971-1997 Jitsuyo	Shinan Toroku Koho 1996-1998
Electronic da	ita base consulted during the international search (name of data base	and, where practicable, search terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	
A	JP, 60-262430, A (Matsushita Electr Co., Ltd.), December 25, 1985 (25. 12. 85) (Fam	
A	<pre>JP, 2-155257, A (Matsushita Electri Co., Ltd.), June 14, 1990 (14. 06. 90) (Family:</pre>	c Industrial 1-31
A	JP, 8-37208, A (Toshiba Corp.), February 6, 1996 (06. 02. 96) (Fami	3, 15, 29
A	JP, 5-29392, A (Fujitsu Ltd.), February 5, 1993 (05. 02. 93) (Fami	Į.
A	JP, 4-169001, A (Matsushita Electri Co., Ltd.), June 17, 1992 (17. 06. 92) (Family:	
A	JP, 4-363811, A (Nitto Denko Corp.) December 16, 1992 (16. 12. 92) (Fam	8, 20
X Furth	er documents are listed in the continuation of Box C. See p	atent family annex.
"A" docum consid "E" earlie "L" docum cited specia "O" docum mean "P" docum	the attegories of the descention of the art which is not date at the privace of accument but published on or after the international filing date which may throw doubts on priority claim(s) or which is to establish the publication date of another citation or other of the accument referring to an oral disclosure, use, exhibition or other serior to the international filing date but later than being	ocument published after the international filing date or part of in conflict with the application but cited to understanciple or theory underlying the invention tent of particular relevance; the claimed invention cannot ered novel or cannot be considered to involve an invention document is taken alone tent of particular relevance; the claimed invention cannot ered to involve an inventive step when the document is ned with one or more other such documents, such combinate to a person skilled in the art ment member of the same patent family
Date of the Apr	il 16, 1998 (16. 04. 98) Date of ma	iling of the international search report::11 28, 1998 (28. 04. 98)
Name and Jap	mailing address of the ISA Authorized anese Patent Office	officer
	ı	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP97/04873

		PCI/UE	9//048/3	
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	ant passages	Relevant to claim No	
P, A	JP, 9-97816, A (NEC Corp.), April 8, 1997 (08. 04. 97) (Family: non-	e)	1-31	
		į		

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)